

а 2003 0084

1. Панкратиев Е.М., Рюмин В.П., Щелкина Н.П. Технология полупроводниковых слоев двуокиси олова. М., Энергия, 1969б с. 12
2. W.M. Sears, Michael A. Gee. Mechanism of film formation during the spray pyrolysis of tin dioxide, Thin Solid Films, 165, 1988, p. 265-277